

Masarykova univerzita v Brně

Přírodovědecká fakulta

Předmět: **Principy polovodičových součástek**

Akad. rok: 2013/14 (letní semestr)

Okruhy ke zkoušce

ZÁKLADY FYZIKY POLOVODIČŮ

Pásový model pevných látek

Hustota stavů

Fermi-Diracova distribuční funkce

Hustota elektronů a děr

KINETICKÉ JEVY V POLOVODIČÍCH

Boltzmanova transportní rovnice

Rozptyl nositelů náboje

Elektrická vodivost polovodičů

Závislost pohyblivosti nositelů náboje na teplotě

Nárazová ionizace

Zenerův jev (tunelování nositelů)

GENERACE A REKOMBINACE NEROVNOVÁŽNÝCH NOSITELŮ NÁBOJE

Rovnovážné a nerovnovážné nositele náboje

Světelná generace nositelů náboje

Bipolární generace

Monopolární generace

Rekombinace nositelů náboje

Mezipásová zářivá rekombinace

Mezipásová nárazová (Augerova) rekombinace

Rekombinace přes lokální centra

Povrchová rekombinace

Rekombinační centra

Závislost rekombinace přes záchytné centra na koncentraci příměsí

Záchytná a rekombinační centra

DIFÚZE A DRIFT NEROVNOVÁŽNÝCH NOSITELŮ NÁBOJE

Rovnice kontinuity

Difúzní a driftový proud

Pohyb nerovnovážných nositelů náboje

Objemová rekombinace

Povrchová rekombinace

Povrchová generace a objemová rekombinace

PŘECHOD PN

Souvislost mezi pásovým modelem a elektrostatickými veličinami

Strmý přechod pn

Lineární přechod pn

Charakteristiky kapacita-napětí přechodu pn

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA PŘECHODU PN

Závěrný směr
Generační proud
Difúzní proud
Propustný směr
Difúzní proud
Rekombinační proud
Vliv vysoké injekce

PRŮRAZNÉ MECHANISMY PŘECHODU PN

Zenerův průraz (tunelování nositelů)
Lavinový průraz
Druhý průraz
Omezení pro reálné přechody pn
Planární přechod
Epitaxní dioda
Měkké průrazy
Přechodné děje

BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR, DEFINICE ZÁKLADNÍCH EL. PARAMETRŮ

Princip činnosti tranzistoru

KLASICKÝ MODEL TRANZISTORU

Základní rovnice
Předpoklady řešení
Proudy tekoucí tranzistorem
Proudový zesilovací činitel

ROZŠÍŘENÍ KLASICKÉHO MODELU

Gradient koncentrace příměsí v bázi a emitoru
Vliv silné injekce nosičů
Modulace vodivosti báze (Webster effect)
Odpor aktivní báze a zhušťování proudu (Current crowding)
Rozšiřování neutrální báze (Kirk effect)
Zužování neutrální báze (Early effect)
Vliv vysoké koncentrace příměsí v bázi a emitoru
Pohyblivost nositelů náboje
Zúžení šířky zakázaného pásu
Augerova rekombinace
Rozšíření klasického modelu tranzistoru

MEZNÍ HODNOTY NAPĚTÍ NA TRANZISTORU

Maximální hodnoty napětí
Lavinový průraz (Avalanche breakdown)
Průnik (Punch-through)
Minimální hodnoty napětí

VYSOKOFREKVENČNÍ VLASTNOSTI A ŠUM TRANZISTORU

Kmitočtová závislost proudového zesilovacího činitele
Kmitočtová závislost zisku
Závislost mezního kmitočtu na fyzikálních parametrech tranzistoru

MIS DIODA

Energetický diagram ideálního MOS kapacitoru

Náboj rozložený pod povrchem polovodiče

Rozložení náboje, elektrického pole, potenciálu a pásový diagram MOS struktury
ze zjednodušeného řešení Poissonovy rovnice

Model respektující pevný a pohyblivý náboj

Rozdíl výstupní práce (kov-polovodič a polovodič-polovodič)

Podmínka vyrovnání pásů

C-V KŘIVKY

C-V křivky MOS kapacitoru

C-V křivky nf, vf a hlubokého vyčerpání

Vliv frekvence

Vliv dotace a tloušťky oxidu na C-V křivky

Vliv světla a teploty na C-V křivky

Akumulace, ochuzení, hluboké ochuzení a inverze

C-t křivky

SHR rekombinace – generace

Generační doba života minoritních nosičů

Generačně-rekombinační centra v zakázaném pásu křemíku

Elektrofyzikální model skutečné MIS diody

Klasifikace nábojů skutečné MIS struktury

Pevný náboj v oxidu Q_f

Náboj mobilních iontů Q_m

Náboj zachycený rozhraním Q_{it}

Oxidem zachycený náboj Q_{ot}

Napěťově – teplotní testy (Bias-Temperature test)

STUDIUM POVRCHOVÝCH EFEKTŮ

Analytické metody a struktury pro studium povrchových vlastností struktur

Kanálová vodivost

Hradlem řízený pn-přechod

Nerovnovážná analýza

Rekombinačně-generační proces v povrchové oblasti prostorového náboje

Polem indukované přechody a kanálové proudy.

Vliv povrchových efektů na průrazné napětí přechodu

Nestability prahového napětí-BT testy

MOS TRANZISTOR

Princip činnosti

Volt-ampérové charakteristiky. Lineární oblast

Volt-ampérové charakteristiky. Saturační oblast

Body efekt

Modulace délky kanálu

Prahové napětí a jeho nastavení

Typy MOSFETů

Aplikace MOS kapacitorů a MOS tranzistorů

Nábojově vázané prvky CCD.

MOSFET v provedení LOCOS

Struktura CMOS (Complementary MOS transistors)

Struktura výkonového tranzistoru VDMOS

Struktura výkonového tranzistoru IGBT